# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

#### **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER

59032141

PUBLICATION DATE

21-02-84

APPLICATION DATE

16-08-82

APPLICATION NUMBER

57141149

APPLICANT: HITACHI LTD;

INVENTOR: OKETA YOSHINORI;

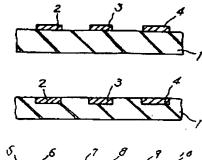
INT.CL.

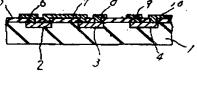
: H01L 21/58 H01L 21/60 H05K 5/00

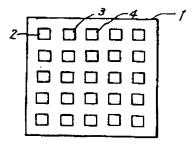
TITLE

: MANUFACTURE OF ELECTRONIC

**DEVICE** 







ABSTRACT: PURPOSE: To protect an electronic device from a damage by plating an electronic part on a low melting point material layer, heating the part and burying it in the layer, thereby facilitating the handling of the part.

> CONSTITUTION: IC pellets 2~4 are aligned on a polytetrafluoroethylene plate 1 in a matrix shape, heated at 190-220°C for 10-60min so as to soften the plate, pressed by the own weight of the pellets or as required and buried. Then, the surface is covered with polyimide resin 5, a window is opened, and aluminum wirings 6~10 are deposited. Then, an LSI covered with an insulator can be readily assembled. When the pellets are treated by burying them in a low melting point material in this manner, they can be more readily handed as compared with a sole pellet, and the support can protect the surfaces of the pellets.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭59-32141

 f)Int. Cl.<sup>3</sup>
H 01 L 21/58 21/60

H 05 K

識別記号

庁内整理番号 6679—5F 6819—5F 7216—5F 砂公開 昭和59年(1984)2月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

### ❷電子装置の製造方法

②特 願 昭57-141149

5/00

**鎮出** 願 昭57(1982) 8 月16日

⑫発 明 者 斉木篤

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

所内

⑩発 明 者 原田征喜

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番

地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑫発 明 者 桶田吉紀

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

#### 明細書

発明の名称 144子装<mark>隆の製造方</mark>法 特許輔求の範問

1. 低触点材料厨袋面に電子部品を配锭し、加熱 処理を施とすことによつて、前記電子部品を前記 低臉点材料層内に埋めこむことを特徴とする電子 装置の製造方法。

発明の 詳細な説明

木発明は、電子装配の製造方法に関し、特に単 子部品の組めこみ方法に関する。

電子部品、呼に集機回路、大規模集積回路等の 半導体ペレットは、極めて小さく、かつうすいた め、ハンドリングが困難であり、作敷がしにくく、 かつ 私立、実装の設備でペレット表面に有害な損 傷を与えることがしばしば発生した。ペレット自 体が小さくかつ磁めてうすいものである以上、こ れを堆けることは仲々出来ない。

これを解決する方法として、ペレットを他の物 に埋めこみ、これを支持物として作業を進めれば、 ペレット単体よりもハンドリングがし続く、かつ との支持物がペレットの嬰丽を損傷から守ること が分つた。

本発明の目的は、現子部品のハンドリングを答 易にした電子装 機の新規な組立方法を提供することであり、更に他の目的は電子部品を損傷から守 る方法を提供することにある。

以下、本発明の詳細を実施例に基づいて説明を

第1四に示すよりに、低融点材料、例えば約190℃の融点を有するポリテトラフルオロエチレンからなる症板1を用なし、その姿面に復設的の半導体ペレット2・3・4の如きは予部品を眼酸する。とれらの半導体ペレットは例えば、シリコンウエーハに通常の不和物拡散処理等の半導体製造プロセスによつて、所定の時間型の半導体領域及びPN接合が形成されている水体トランジスタペレット又は、半導体集林回路ペレットであり、電低又は配線が必要な主義而が上側になるより心酸される。第5回は、このように半導体ペレットが格子状(マトリックス状)に配版された状態を

- 特開昭59- 32141(名)

示すための平面図である。然る後、この悲板1を約190で乃至220で(夏ましくは悲板の触点又はそれ以上の湿度)にて10分乃至60分間加熱することによつて、上配低融点材料を軟化せしめ、その中に上配半導体ペレットを組め込む。この時半導体ペレット自体の自直によつて、軟化された悲板内に半導体ペレットの底面及び側面が組め込まれるが、必要であれば、ペレット上部より適当なウェイトをかけるようにしてもよい。このようにして第2図に示すように、ほぼ平坦な平面に複数のペレットを埋め込むことができる。

然る後、第3図に示すより過切な絶談被膜例えば、ポリイミド側脂被膜5を、コーテイングによって高板装面及びペレット上面に形成し、所銀の開孔部を設け、アルミニウム等の専น材料の蒸溜技術によつて電極叉は配級層6.7.8.9.10を形成するととによつて、半導体材料装面が絶縁物によつて包囲された大規模半導体電子装置を得ることができる。なお、半導体ペレットを個々に分離することが必要な場合には、第4図に示すよ

うに、各ペレットの所定の半導体領域に蒸精。メ ッキ、半田デイップ等の手段により間橋11 12 13.14.15,16を形成した後、破線17, 18,19のとうりに海板を切断(ダイシング又 はスクライプ ) するととによつて個々のペレット に分離してもよい。とのように分離されたペレッ トは第11回に示すように、配翻基板26上の準 覧脂27、28に奥談することができる。このよ 5にすれば、衒めて小さくて、 ハンドリングしに くい半導体ペレットの如き電子部品であつても、 数板1が支持体として作用せしめることによつて、 租立、実装のハンドリングがしやすくなり、特に ペレット表面に有害な損傷を与えることなく処理 することができる。又藝板として透明体を用いる ことによつて異数、組立の際には上部より接続位 厳関係、接続状態を確認しながら行なうことがで

上記実施例では、藝板1として平坦な表面を有するものを用いて説明したか、第6図化ポナよりに、予めペレットをのせるべき箇所にくぼみを散

け、正確な位置に配置できるようにしてもよい。

又、上配契施例では、絶縁被膜5をペレント埋め込み後に、被着することで説明したが、第7図に示すように、蒸板22上にペレットを戦能した後、ポリイミド樹脂等の絶縁被膜を形成しておき、加熱処理することによつて第8図に示すよりにペレットを埋込込んでもよい。

第9凶及び第10凶は、更に他の変形例を示すもので、先に述べた各種異施例において用いた恐板の代りに、比較的高融点(例えば300℃)を有する絶縁新板(フッソ樹脂、例えばテフロンドドム・テフロンドドロ等)24の上に、比較的低触点(例えば180℃)の絶敵材料膳(テフセル等)25を所定の厚さに設けたものを使用しても、本発明の実施が可能である。この場合、 熱による蒸板自体の変形を彼めて小さくすることがで

きるので好都合である。

更に無3 図の絶縁膜5 及び 4 7 図の 他緑 膜2 3 としては、ポリイミド樹脂に限らず、その他の 他 緑材料例をは、環化ポリブタジェン(日本合成 ゴム製)やドライフイルム(日立化 成製)で知られる耐熱感光性樹脂等を用いることも 有効である。その場合には、硬化温度を遊板1 のポリテトラフルオロエチレンとほぼ近似した傾に合わせることができるので、製造プロセス上橋めてのぞましい。

更に、上配実施例では、加熱方法を特定していないが、ペレット配便部を局部的に加熱することによつて遊板の変形を優力おさえる手段も有効である。

又、第12回は、本発明の一束施例により製造された4個の袋積回路チンプを絶縁飛板1内に埋め込み、その製剤に設けられたボリイミト製脂等

## **BEST AVAILABLE COPY**

の絶縁被験5の開口部を通して各無数固路チップ 間の配線用6.7.8が形成され、それらの製面 を質に絶縁膜29で被機され、外部リード線接続 用ポンデイングパッド部30.31が異価された 超大規模集積回路の平面概略図を示すものであり、 第13四は同図のA-A、機に沿つた断面價略図を 示すものである。

なお、上配説明では、半導体ペレットを埋め込んだ半導体装織の製造方法を中心に説明したが、コンデンサや抵抗等の親子部品を組め込んで電子 装値を製造する際にも適用可能である。

更に又、低機点材料として絶験物に限らず、専 確体を用いてもよいことは云うまでもない。 図面の簡単な説明

第1 図、第2 図、第3 図、第4 図、第6 図、第 7 図、第8 図、第9 図、第10図、第11図及び 第13 図は本発明に係る電子装飾の製造方法を説 明するための各断面図であり、

第5四及び第12四は電子装置の各平面図を示

特開昭59-32141(3)

1,21,22,24… 症板、2,3,4…半 連体ベレット(チップ)、5,23,29… 他段 被膜、6,7,8,9,10… 配線又は引出し進 梅用時電影。

代聖人 弁盟士 将 田 利 金

